Ursachen der Löslichkeit von Siliciumdioxyd in Hexafluorokieselsäure

Von

E. Hayek und K. Kleboth

Aus dem Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Universität Innsbruck

Mit 2 Abbildungen

(Eingegangen am 31. Juli 1961)

Die Löslichkeit von SiO_2 in H_2SiF_6 -Lösungen ist von deren Acidität abhängig und kann durch starke Säuren bis auf das Si:F-Verhältnis 1:4,5 gesteigert werden. Ursache der Löslichkeit ist nicht die Bildung von Hydroxofluorosilicaten, welche offensichtlich nur als sehr kurzlebige Zwischenstufen auftreten, sondern die Existenz von $SiF_4 \cdot 2 H_2O$, dessen Vorliegen in der Lösung sehr wahrscheinlich ist. Der Sättigungsvorgang ist demnach zu formulieren:

$$5 \text{ H}_2\text{SiF}_6 + \text{SiO}_2 + 4 \text{ H}_2\text{O} = 3 \text{ H}_2\text{SiF}_6 + 3 (\text{SiF}_4 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O})$$

Es ist sehon lange bekannt, daß Fluorokieselsäure Siliciumdioxyd zu lösen vermag, wobei das Verhältnis Si:F von 1:6 auf etwa 1:5 ansteigen kann¹. Als Erklärung dieses Vorganges liegt die Bildung von Hydroxofluorosilicationen nahe, z. B. nach

$$5 H_2 SiF_6 + SiO_2 + 4 H_2 O = 6 H_2 [SiF_5 OH]$$
 (1)

wie sie analog von den Elementen Bor, Aluminium, Phosphor, Arsen usw. bekannt sind. Andererseits wurde kürzlich² die Existenz "hochkieselhaltiger" Fluorokieselsäure durch Bildung eines Komplexes nach

$$5 H_2 SiF_6 + SiO_2 = 3 H_2 [SiF_6 \cdot SiF_4] + 2 H_2 O$$
 (2)

formuliert, allerdings ohne nähere Erklärung der Struktur dieses Komplexes.

¹ I. Tananaev, J. Allg. Chem. UdSSR. 6, 1430 (1936).

² S. M. Thomsen, J. Amer. Chem. Soc. **74**, 1960 (1952); Anal. Chem. **23**, 973 (1951).

Schließlich kann aber die Auflösung von Siliciumdioxyd auch auf Grund der Reaktion

$$4 H_3O^+ + 2 [SiF_6]^{2-} + SiO_2 = 3 SiF_4 + 6 H_2O$$
 (3)

erfolgen, welche eine starke Abhängigkeit der aufgenommenen SiO₂-Menge von der Acidität der Lösung verlangt. Eine solche liegt auch vor, wir konnten durch Zusatz von HCl oder H₂SO₄ das Verhältnis Si:F auf 1:4,5 steigern. Einer weiteren Erhöhung ist durch SiF₄-Entwicklung eine Grenze gesetzt. Es wird nicht nur das Hydrolysengleichgewicht

$$SiF_4 + 2 H_2O = 4 HF + SiO_2$$
 (4)

durch hohe Acidität völlig nach links verschoben, sondern bei Vorliegen von Hexafluorosilicat auch nach

$$2 H_3O^+ + [SiF_6]^{2-} = 2 HF + SiF_4 + 2 H_2O$$
 (5)

die SiF_4 -Bildung begünstigt. Seine Löslichkeit in bzw. seine Flüchtigkeit aus dem homogenen System bestimmen letzten Endes die SiO_2 -Aufnahme.

Zur Klärung dieser Fragen sowie des allfälligen Einflusses einer Komplexbildung, insbesondere von Zwischenprodukten der Hydrolyse, war eine größere Anzahl von Versuchen notwendig.

A. Partielle Hydrolyse des Hexafluorosilicat-Ions

Alkalifluorosilicatlösungen reagieren sauer, für die Gesamthydrolyse nach $[SiF_6]^{2-} + 2 H_2O = SiO_2 + 4 H^+ + 6 F^-$ (6)

wurde eine Gleichgewichtskonstante von $2 \cdot 10^{-27}$ bzw. $1,2 \cdot 10^{-27}$ angegeben^{3, 4}. Rees und Hudleston⁵ nehmen aus dem Reaktionsverlauf nach 1. Ordnung an, daß der geschwindigkeitsbestimmende Vorgang

$$[SiF_6]^{2-} = SiF_4 + 2 F^- \tag{7}$$

ist, welchem die rasch verlaufende Hydrolyse nach Gl. (4) folgt. Man wird aber als wahrscheinlich annehmen müssen, daß bereits die Abspaltung des ersten Fluor-Ions der maßgebliche Vorgang ist, dem bei nicht zu kleiner OH⁻-Ionenkonzentrationen sofort

$$[SiF_5]^- + OH^- = [SiF_5OH]^{2-}$$
 (8)

folgt, mit anschließender Abspaltung von Fluorwasserstoff und weiterem Austausch von F^- gegen OH^- bis zur Bildung von SiO_2 .

Wir versuchten daher, durch partielle Hydrolyse von $[SiF_6]^{2-}$ mit NH_3 und Fällung des Reaktionsproduktes mit Alkohol oder Aceton diese

³ P. Kubelka und V. Pristoupil, Z. Anorg. Chem. 197, 391 (1931).

⁴ J. G. Ryss und N. P. Bakina, C. r. Akad. UdSSR. 1936, II 21.

⁵ A. G. Rees und L. J. Hudleston, J. Chem. Soc. [London] **1936**, 1334.

Reaktion nachzuweisen, es fiel jedoch immer $(NH_4)_2SiF_6$ als schwerstlösliche Komponente. Auch die acidimetrische Titration von $[SiF_6]^{2-}$ mit NaOH gibt keinen Hinweis darauf, eher die von Na₂SiO₃ mit HF (s. u.).

B. Reaktion von Silicat mit Flußsäure

Die Umsetzung von Natriumsilicat mit Flußsäure wurde durch kon-

duktometrische Titration untersucht. Die Kurve (Abb. 1) gibt eine scharfe Richtungsänderung beim Atomverhältnis Si:F = 1:6, d. h. dem Umsatz

$$Na_2SiO_3 + 6 HF = Na_2SiF_6 + 3 H_2O,$$
(9)

weil erst von da an durch überschüssige Flußsäure die H $^+$ -Ionen-Konzentration ansteigt. Bis dahin ist der Kurvenverlauf weniger übersichtlich, aber zwanglos so zu erklären: Ein starker Abfall der Leitfähigkeit bis zum Atomverhältnis Si:F=1:1 entspricht der Neutralisation hydrolytisch gebildeter OH $^-$ -Ionen aus

$$Na_2SiO_3 + H_2O = NaHSiO_3 + NaOH.$$
(10)

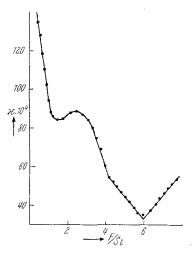


Abb. 1. Konduktometrische Titration von Na₂SiO₃ mit HF

Weiterer Säurezusatz führt zur Aufnahme eines zweiten H⁺-Ions durch das Silicat-Ion nach

$$NaHSiO_3 + HF = H_2SiO_3 + NaF$$
 (11)

wobei durch Erhöhung der Fluoridkonzentration die Leitfähigkeit ansteigt. Mit abnehmendem pH-Wert wird aber auch die bis dahin noch ausbleibende Fluorokomplexbildung begünstigt, so daß F- und HF verbraucht werden:

$$2 \text{ NaF} + \text{H}_2 \text{SiO}_3 + 4 \text{ HF} = \text{Na}_2 \text{SiF}_6 + 3 \text{ H}_2 \text{O}$$
 (12)

und erst das siebente Mol Flußsäure führt zum endgültigen Leitfähigkeitsanstieg.

Auffallend ist aber der Knick beim Atomverhältnis F:Si=4:1. Wenn man auch die Ausbauchung der Kurve bei niederem Atomverhältnis auf obige Weise oder durch Reaktionsverzögerung erklären kann, so könnte der Knick doch auf eine Umsetzung nach

$$2 HF + H_2SiO_3 + 2 NaF = Na_2[SiF_4(OH)_2] + H_2O$$
 (13)

hindeuten, so daß Dihydroxotetrafluorosilicat-Ion und dann Hydroxopentafluorosilicat-Ion als Zwischenstufen nicht ausgeschlossen sind.

C. Das Produkt der Auflösung von Siliciumdioxyd in sauren Fluorosilicatlösungen

Eine durch Auflösen von SiO₂ in Flußsäure bis zur Sättigung erhaltene "SiO₂-haltige" Fluorokieselsäure mit dem Atomverhältnis Si:F = 1:5 wurde mit NaOH konduktometrisch titriert. Der erste Knickpunkt (Abb. 2) zeigte sich bei NaOH:Si = 1,67 entsprechend der Neutralisation von 10 H⁺-Ionen pro 6 Si. An Stelle des von *Thomsen*² vermuteten Komplexes mit 6 H⁺-Ionen hat also nach Gl. (2) das Ausgangsprodukt reagiert. Der Endpunkt der vollkommenen Hydrolyse wurde konduktometrisch

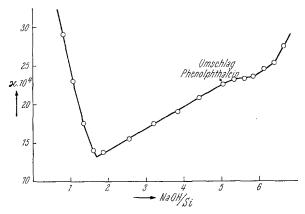


Abb. 2. Konduktometrische Titration einer "kieselsäurereichen" Fluorokieselsäure mit n/10 NaOH

nicht, wohl aber durch Phenolphthalein und potentiometrisch nach Zusatz von 5 Mol NaOH richtig angezeigt.

Thomsen führte die Titration mit NaOH nach Zusatz von NaF durch und erhielt entsprechend der Umsetzung

$$3 H_2[SiF_6 \cdot SiF_4] + 6 NaF = 3 Na_2SiF_6 + 3 H_2SiF_6$$
 (14)

einen geringeren Laugenverbrauch für die Neutralisation und weiterhin auch für die Gesamthydrolyse. Seine Ergebnisse treffen für alle Si und F im Verhältnis 1:5 enthaltenden Systeme bei NaF-Zusatz zu und sind nicht beweisend für seine Komplexstruktur.

Weitere Aufschlüsse sollten kryoskopische Untersuchungen bringen. Nach Gl. (1) sollten pro Si-Atom der linken Seite drei osmotisch aktive Teilchen, nach Gl. (2) je 1,5 und entsprechend der Umsetzung nach Gl. (3), nach Umformung auf dasselbe Ausgangsverhältnis, also

$$5 H_2 SiF_6 + SiO_2 = 3 H_2 SiF_6 + 3 SiF_4 + 2 H_2 O$$
 (15)

je 2 osmotisch wirksame Teilchen entstehen. Tatsächlich fanden wir durch entsprechende Messungen den Wert von etwa 2, so daß dieser Vorgang wahrscheinlich wird.

Eine weitere Bestätigung erfuhr er durch Leitfähigkeitsmessungen. Die Leitfähigkeit von Fluorokieselsäure sinkt beim Sättigen mit SiO_2 auf etwa $^6/_{10}$ des Ausgangswertes. Dies ist wohl eindeutig auf entsprechende Verminderung der H⁺-Ionen zurückzuführen. Dem entspricht Gl. (2), aber ebenso Gl. (15). Zwischen den beiden Umsetzungen läßt sich die Entscheidung treffen durch Feststellung der Abhängigkeit der Löslichkeit von SiO_2 von der Acidität der Lösung. Gl. (2) gestattet keine Erhöhung über das Verhältnis Si:5 F, Gl. (15) aber ermöglicht sie durch Verstärkung des Teilvorganges entsprechend Gl. (3).

Wir bestimmten dementsprechend die Aufnahme von SiO₂ durch Ammonfluorosilicatlösungen, die mit HCl bzw. H₂SO₄ angesäuert waren. Die gelöste Menge stieg bei 10 n Säure bereits auf das Si:F-Verhältnis 1:4,5 an. Weitere Steigerung der Säurekonzentration bringt keine Erhöhung der gelösten SiO₂-Menge, sie sinkt im Gegenteil in starker Schwefelsäure unter zunehmender SiF₄-Entwicklung. Es ist also Gl. (15) vor Gl. (2) der Vorzug zu geben, es bleibt die Frage zu klären, in welcher Form SiF₄ vorliegt und wie seine Stabilität gegen Wasser zu deuten ist.

D. Zur Frage der Existenz von SiF₄·2 H₂O

Die bekannten Tatsachen der Hydrolyse von SiF₄ in Wasser einerseits und der Entwicklung von SiF₄ aus Fluorid, SiO₂ und Schwefelsäure andererseits, in Kombination mit den oben gebrachten machen die Annahme wahrscheinlich, daß ein Hydrat des SiF₄ und zwar SiF₄ · 2 H₂O in gewissen Grenzen stabil ist. Hierzu kann noch folgendes angeführt werden:

- 1. SiF₄ löst sich in aliphatischen Alkoholen bis zum Molverhältnis 1:4. Die gut leitenden Lösungen enthalten wahrscheinlich $[ROH_2]^+$ und $[SiF_4(OR)_2]^{2-}$ -Ionen ⁶.
- 2. In wasserfreiem Äther ist SiF_4 unlöslich, im wasserhaltigen im Ausmaß von 1 Mol SiF_4 pro 2 Mol Wasser löslich (vgl. exper. Teil).
- 3. Von Äthanol, welches 5% Wasser enthält, wird SiF₄ nicht hydrolysiert (eigener Versuch).
- 4. SiF₄ wird von Wasser in der Gasphase praktisch nicht hydrolysiert⁷.
- 5. Die Verbindung SiF $_4 \cdot 2$ NH $_3$ ist als feste, sublimierbare Substanz bekannt 8 .

Es ergibt sich hieraus, daß SiF₄ von Wasser nicht hydrolysiert wird, wenn das Wasser monomolekular vorliegt bzw. seine normale Nahord-

⁶ G. Tarbutton, E. P. Egan und S. G. Frary, J. Amer. Chem. Soc. **61**, 2555 (1939).

⁷ F. A. Lenfesty, T. D. Farr und J. C. Brosheer, Ind. Engng. Chem. 44, 1448 (1952).

⁸ D. P. Miller und H. H. Sisler, J. Amer. Chem. Soc. **77**, 4998 (1955).

nung zerstört ist, wie in der Gasphase, in stark saurer Lösung, in Verdünnung mit ROH, R_2O usw. Sobald aber Wasser in höherer Konzentration vorliegt, geht die Reaktion

$$SiF_4 \cdot 2 H_2O + 2 H_2O = [SiF_4(OH)_2]^{2-} + 2 H_3O^+$$
 (16)

vor sich, welche unter HF-Abspaltung und weiterem Austausch von F-gegen OH- zur SiO₂-Abscheidung führt, ebenso wie anschließend an Gl. 8.

Die Instabilität des Hydroxoanions zeigte sich auch bei vergeblichen Versuchen, das Hydrat durch Zusammenkondensieren von SiF_4 und Wasser mit flüssiger Luft oder nach Gl. (4) aus SiO_2 und wasserfreier Flußsäure zu gewinnen. Es läßt sich hierbei ein zeitweiliger Überschuß von H_2O nicht vermeiden, der zur SiO_2 -Abscheidung führt.

Die Stabilität des Ammoniakates gegenüber dem Hydrat wird durch die größere Affinität des Sauerstoffs zum Silicium und durch die dreidimensionale Form des NH_3 begründet sein, welche keine so große Annäherung an das zentrale Si erlaubt wie bei dem zweidimensionalen H_2O .

Experimenteller Teil

1. Analysenmethoden

Fluor wurde, soweit angängig, durch Titration mit NaOH gegen Phenolphthalein in der Wärme bestimmt; wenn dies nicht möglich war, nach der Bleichloridfluoridmethode.

Si wurde nach Tananaev⁹ über Hexafluorosilicat bestimmt.

Na und K wurden als Sulfate auf die Waage gebracht.

2. Partielle Hydrolyse von Ammonhexafluorosilicat

Das Ammonsalz wurde gewählt wegen der Alkohollöslichkeit des gleichzeitig entstehenden Ammonfluorides.

Eine Lösung von 1,78 g $(NH_4)_2SiF_6$ in ca. 10 ml Wasser wurde mit 20 ml 1 n NH_3 versetzt und die klare Lösung mit Methanol gefällt. Fluoranalyse und Pulverdiagramm der Fällung zeigten wieder das Ausgangssalz. Aus der Mutterlauge fällt nach einiger Zeit SiO_2 . Ohne Methanolzusatz bildet sich nach ca. $\frac{1}{4}$ Stde. eine Kieselgallerte.

3. Konduktometrische Titration von Natriumsilicat und SiO₂ mit Flußsäure.

7,30 g Kieselsäure (Molgewicht 73,0) wurden mit 8,42 g NaOH (Molgewicht 42,1) gelöst und auf 250 ml aufgefüllt. 20 ml davon wurden mit 1,19 n HF titriert (Abb. 1).

Vergleichsweise wurde Trinatriumphosphat ebenso titriert. Es ergab sich ein scharfes Minimum nach einem Äquivalent Säurezusatz und ein deutlicher Knick nach dem zweiten. Die gleiche Kieselsäure wie oben, allein mit Flußsäure titriert, ergab nur einen Knick (Verflachung) nach dem sechsten Äquivalent HF.

⁹ I. Tananaev und G. S. Savchenko, J. prikl. chim. 7, 1071 (1934).

4. Umsetzungsprodukt von Na₂SiO₃ mit HF

Eine Lösung von 7,3 g Kieselsäure (Molgewicht 73) in 8,4 g NaOH wurde mit 100 ml 4 n HF versetzt. Das ausfallende Produkt wurde sofort filtriert und gewaschen. Es erwies sich als Na₂SiF₆, mit SiO₂ verunreinigt. Weiteres SiO₂ schied sich später gallertig ab.

5. Kieselsäurehaltige Fluorokieselsäure

7,3 g Kieselsäure (Molgewicht 73) wurde in 22,3 ml 39
proz. Flußsäure gelöst. $^{1}/_{125}$ dieser Lösung wurde mit n/10 Na
OH bei 0° konduktometrisch titriert (Abb. 2).

2,72 g (Lösung I) und 3,27 g (Lösung II) Kieselsäure (Molgewicht 73) wurden in je 10 ml 39proz. Flußsäure gelöst und zu 100 ml aufgefüllt. II kann aus I durch Sättigung mit SiO_2 entstehen. Das Absinken der Leitfähigkeit zeigt sich bei gleichem Fluorgehalt wie folgt:

$c_{ m F}$	и 104	II ≈ 10⁴	
2,24	1545	1095	
1,12	726	553	
0,560	367	288	
0,280	194	158	

Die kryoskopischen Bestimmungen nach Beckmann in der wäßrigen Lösung wurden mit den gleichen Lösungen I und II durchgeführt. Es ergab sich bei Anwendung von n' Grammatomen Silicium eine Gefrierpunktsdepression, welche der Molarität n entsprach. Für die reine Fluorokieselsäure (Lösung I) ist n ziemlich genau 3 n', während für Lösung II n 5 bis 10% größer als 2 n' erscheint.

Lösung I Fluorokieselsäure		Lösung II			
riuorokieseisaure			dieselbe, SiO_2 -gesättigt		
$\mathbf{n'}$	\mathbf{n}	$3~\mathrm{n'}$	$\mathbf{n'}$	n	$2 \mathrm{~n'}$
0,373	1,16	1,12	0,448	0,962	0,896
0,187	0,564	0,561	0,224	0,470	0,448
0,093	0,280	0,280	0,112	0,247	0,224

6. Löslichkeit von SiO2 in stark saurem Fluorosilicat

Es wurden saure Lösungen von $(NH_4)_2SiF_6$ der Molarität 0,141 und der Säurenormalität 4,89, 9,78 und 14,4, erstere zwei mit HCl, letztere mit H₂SO₄, hergestellt. Sättigung mit SiO₂ ergab das Verhältnis F: Si von 4,76, 4,51 und 4,52. Die letztere Lösung zeigte schon einen merklichen SiF₄-Druck.

7. Lösung von SiF₄ in wasserhaltigem Äther

200 ml Diäthyläther wurden bei 20° mit Wasser gesättigt, entsprechend einem Gehalt von 1,22% $\rm H_2O$. Bei Einleiten von SiF₄ entsteht zunächst eine Trübung, die aber verschwindet. Die Analyse der gesättigten Lösung (0,9646 g) ergab 3,34 · 10⁻⁴ Mole SiF₄ gegenüber 6,54 · 10⁻⁴ Mole $\rm H_2O$, also SiF₄: $\rm H_2O=1:1,96$.

Beim Absaugen des Äthers trübt sich dieser und es bilden sich zwei Schichten. Die untere ergibt ein Si:F-Verhältnis von 1:5, es hat sich das Gleichgewicht (Gl. 3) nach links verschoben.